This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62-090622

(43) Date of publication of application: 25.04.1987

(51) Int. CI.

G09F 9/35

(21) Application number: 60-232157

(71) Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

17. 10. 1985

(72) Inventor: HACHIMAN AKIHIRO MATSUZAWA KAZUFUMI

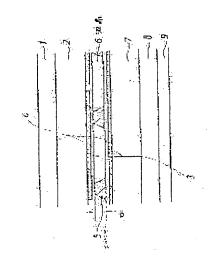
IKEGAMI MINORU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a spacer having a uniform size and density by sticking a photosensitive resin on at least one substrate of two sheets of substrates by photolithography.

CONSTITUTION: The upper and lower substrates 2 and 7 are orientated with a rubbing treatment, and are assembled so as to meet at right angles each other, and then a liquid crystal is poured in a gap between said two substrates. The polarizing plates 1 and 8 are arranged in such a way that the polarizing axis of the upper polarizing plate 1 and the rubbing axis of the substrate 2, and the polarizing axis of the lower polarizing plate 8 and the rubbing axis of the substrate 7 are parallel with each other respectively. The reflecting plate 9 made of aluminium is stuck to the lower part of the polarizing plate 8. The oriented film 4 is formed on a transparent electrode 3 effected a



patterning on the substrate 7 followed by patterning the photosensitive resin such as a photoresist on said film 4 by the photolithography to form a spacer 5. As the spacer 5 made of said photosensitive resin is stuck to the substrate 7, said spacer is always maintained to a stable without peeling and moving it, even if an external stimulation is added to the spacer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 90622

(5)Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987) 4月25日

G 02 F G 09 F 1/133 9/35

3 2 0

8205-2H 6731-5C

発明の数 1 (全3頁) 未請求 審查請求

液晶表示装置

> 昭60-232157 20特

四出 頣 昭60(1985)10月17日

79発 明 渚

八 松

明 宏 和 文 塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内 塩尻市大字広丘原新田80番地

ェプソン株式会社内

眀 ⑫発 書 稔 明 ⑫発 湆 池

塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内

セイコーエプソン株式 顖 人 ⑦出

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

務 弁理士 最上 创代 理 人

1. 発明の名称

液晶表示装置

2.特許請求の範囲

液晶要示装置を構成する2枚の基板の少なくと も一方の基板上に感光性樹脂をフォトリソグラフ ィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴 とする液晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する利用分野)

本苑明は液晶表示装置に関するものである。

〔従来技術〕

従来の液晶表示装置は第3図のように液晶表示 袋盤を構成する上葢板2と下葢板1間のセルギャ ップdを一定に保つ為に、ガラスの粒子、絶酸性 ブラスティックより成る弾性ポール,金禺铍化物 粒子等を材料としたスペーサー21をスプレーに よるばらまきの如き方法により配していた。

[発明が解決しようとする問題点〕

ところが上記のような粒子によるスペーサーは 的述のとおり、ばらまきの如き万法により基板上 に配される為、スペーサーの密度を一定に保つこ とは技術的に避かしく、密度のばらつきによりゃ ルギャップdが郁分的にはちついてしまったり、 複数個の粒子が凝集することにより液晶表示体の **装示面上に目に見える大きさの点となって現われ** てしまったり、また上葢板上より外的圧力が加わ った際に粒子が移動することにより基板袋面の透 明電極を描つけ表示不能になってしまったり、そ の築粒子が移動してその密度が疎になってしまい セルギャップdが鰡少することにより液晶による 表示が大きく乱れてしまう等の問題があった。

本発明はこのような問題点を解決するもので、 移動の起こらないスペーサーを均一な大きさ、密 度に形成することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の液晶表示装置は、液晶表示装置を擦成

する2枚の基板の少なくとも一方の基板上に膨光 性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、ス ペーサーとしたことを特徴とする。

(作用)

第1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図であり、第2 図は下基板 7 の平面図である。

第1図の如く、下番板 7 上のパターニングされた 3 明電風 3 の上に配向膜 4 を形成し、その上に フォトレッストのような感光性樹脂をフォトリッグラフィにより第2図に示すような形状にパターニングし、これをスペーサー 5 として用い液晶表示装置を模成した。

に下個光板 B の下にはアルミ反射板 9 を貼り付け 反射型の液晶表示装置を解成した。

实施例2

実歴例1に於いて下基板1の配向処理としてラビングの代わりにチタン系のカップリング剤により垂直配向処理をし、上準板2も同様の処理をし

とも容易にできる。

〔寒越例〕

实题例 1

上下茜板をラピングにより配向処理し、ラングにより配向処理し、ラングに上下茜板2,1を組みたけた上下茜板2,1を組みたけた一下を示す液晶6を注入し、上偏光板1の低光軸と上蓋板2のラピング軸がそれぞのの低光軸と下蓋板1のラピング軸がそれぞででのよう上下偏光板を第1図の如く配した。更

、 染料を加えた ゲストホスト液晶を用いて 液晶炎 示装置を 構成したところ 実施例 1 と同様の 効果が 得られた。

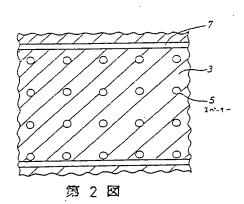
实版例 3

持開昭62-90622(3)

尚、本発明の液晶罗示芸俊のスペーサーの材料としてはフォトレジスト以外に、ゼラチン、底光性ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂その他のフォトリソグラフィ可能な樹脂は全て使用可能であることは当然である。

またスペーサーを形成する基板は下基板に限ら す上基板であってもかまわない。

ま 基板 間 な で 中 別 示 発 に は 、 、 か の の あ 板 で ー も に し な な を を に し な な を に し な な を に し な な を に し な な を に し な な を に し な な を に し な な を の の る ば 表 の に し な な を の の る ば 表 の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な を の に し な な と で と に し な な と で と に も で と が に も で な が に も で な が に も で な が に も で な が に も で な が に も で な が の に で か ら に か の に で の に



〔 効果〕

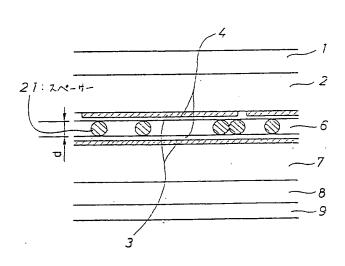
4. 図面の簡単な説明

第 1 図 1 本 発 明 の 被 晶 表 示 衰 置 の 主 要 断 面 図 。 第 2 図 1 本 発 明 の 液 晶 表 示 衰 置 の 下 基 板 の 平 面 図 。 第 5 図 1 従 来 の 液 晶 表 示 衰 置 の 主 要 断 面 図 。

2 … … … 上基板

5 … … … スペーサー

以 上 出版人 ェブソン株式会社 代理人 弁理士 長上 (初度)



第 3 図